综合述评

X射线激光器的物理问题

沈 柯 (长春光机学院)

可见激光器出现以后,还是在六十年代, 人们就已经开始讨论 X 射线波段 的 激光器 的研制问题^{(1,21}。从那时起,直到现今,对 X 射线激光器的机理,在理论上一直进行着紧 张、热烈的探讨;近年来,这方面的实验工作 也已陆续开展起来。目前虽然还没有看到可 以激动人心的结果,但是,在理论上已经能够 作到估计这种激光器各类具体方案实现的可 能性;在实验上已逼近到波长为一百余埃的 受激辐射。对 X 射线激光器的探索已成为 激光物理中比较活跃的领域之一。本文将从 激光物理的观点,评述人们在这方面所取得 的某些进展。

一、基本特征

我们首先从理论上分析和预言,对于使 用原子的内壳层电子跃迁的 X 射线激光器, 同已知的光波段激光器相比, 所可能具有的 一些基本特点。

 当进入 X 射线的波段时,原子的受激辐射截面颇大,例如,铜的 K_a,谱线(λ= 1.54 埃)中心处的受激辐射截面,比钕玻璃的1.06 微米谱线的受激辐射截面约大三至 四个量级^[8]。所以,只要能够建立起原子的 内壳层电子的反转分布,X 射线激光器将有 颇大的增益,这是很吸引人的。

但是,我们知道,对于给定的增益系数,外界激发源的功率密度却与激光波长的

四次方成反比^[4,5]。所以,进入X射线波段, 为了建立起粒子数反转分布,得到必要的增 益,要求激发源具有相当高的辐射功率密度。 例如,为了得到λ=100 埃的激光,要求激发 源的辐射功率密度约为10°瓦/厘米3;对于 λ=10 埃的激光,约为1013 瓦/厘米3;对于 $\lambda = 1$ 埃的激光,则约为10¹⁷ 瓦/厘米³。此外, 由于原子内壳层电子缺少亚稳态, 一般的激 发态寿命相当短,例如,与铜原子的 Ka, 谱线 相对应的高能级的寿命 ~~4.5×10-15 秒。因 此,对外界激发源的激发辐射,要求具有非常 短的前沿时间。可见,为了使原子的内壳层 电子建立起粒子数反转分布,得到一定的增 益,如果采用辐射激发方式,则要求激发辐射 应同时具备非常短的前沿时间和极高的功率 密度。

3. 原子的内壳层电子的非辐射跃迁是 使原子再次游离,而不是简单的能量降低。同 光波段中的非辐射跃迁情形不同,这里存在 着奥格尔 (Auger) 效应和科斯特尔-克勒尼 希 (Coster-Kronig) 效应。我们来分析非辐 射跃迁在 X 射线激光器中的利弊。

高工作能级如果有大的奥格尔宽度,则 有两个有害的效应^[6]。其一是它将降低受激 辐射截面 σ_s 的值,这可由下式看出:

$$\sigma_s = \frac{\lambda^2}{4\pi^2} \cdot \frac{A}{\Delta \nu} = \frac{\lambda^2 \Gamma_R}{2\pi (\Gamma_1 + \Gamma_2)} \qquad (1)$$

式中 λ 是跃迁波长, A是辐射跃迁速率($A = \Gamma_R/\hbar$), $\Delta \nu$ 是自然宽度 ($\Delta \nu = (\Gamma_1 + \Gamma_2)/h$),



图1 图中直线表示辐射过程,波线表示非 辐射过程。用空位数标记状态

 Γ_{2} 和 Γ_{1} 分别是高、低工作能级的总宽度。其 二是为了在高工作能级上维持一定的空位数 密度,必导致大的泵浦。因为在高工作能级 上,内壳层空位数密度N随时间t的变化为:

$$\frac{dN}{dt} = P - N\Gamma/\hbar$$

式中 P 是泵浦项, *Г* 是工作能级的总宽度,由上式

 $N = \hbar \frac{P}{T} (1 - e^{-\Gamma t/\hbar}) \tag{2}$

可见,要求P随 Γ 线性地增加。

但是,也有可利用的一面。因为奥格尔 跃迁时,会使终止状态选择地聚集空位数,所 以可以使用奥格尔跃迁产生粒子数反转分 布。

此外,由于奥格尔效应的存在,它将限制 对某些激发方式的使用。例如,对于 K_{α} 谱 线,一般而言, $Z \leq 20$ 原子的高工作能级存在 着级联式的奥格尔衰减,如图1(a)所示。结 果造成离开激光波长的移动,移动的值最低 为 K_{α} 谱线的自然宽度,所以由它们构成的 工作物质,不存在共振吸收。但是,对于 $Z \geq$ 20原子的高工作能级,它们通过奥格尔衰 减,将非常有效地充满在低工作能级上,如图 1(b)所示。所以在这类工作物质中,要产生 共振吸收,使其很难达到阈值。可见,对于 $Z \geq 20$ 的原子,采用光游离泵浦方式,使X



射线激光器运转是困难的[7]。

4. 原子内壳层电子缺少亚稳能级,它们 的高能态寿命都比低能态寿命短,因此,X 射线激光器似乎应该属于自终止激光器类 型,将以脉冲方式运转。但是,人们已经知 道,对于一些原子的 K_a,K_a,谱线,它们的 奥格尔跃迁几率甚大,对于它们,产生X射 线激光的结果,是使原子的 L 壳层进入有两 个空位的状态,相当于原来的状态被转移掉, 这样的 X 射线激光器有可能连续运转^[8]。这 样,与已知的光波段激光器连续运转条件不 同,对于 X 射线激光器,连续运转条件可表 示为^[9].

$$\frac{\tau_{u\to l}}{\tau_l} > \frac{g_u}{g_l} \tag{3}$$

式中的 $\tau_{u\to l}$ 是内壳层电子从高工作能级 u 跃 迁到低工作能级 l 的寿命, τ_l 是低工作能级 u 跃 的寿命, g_u 和 g_l 分别是高、低工作能级的统 计权重。由图 2 可见^[10], 对于 K_{a_1} 和 K_{a_2} 谱 线, 在 Z 的很大范围内,都有可能达到连续运 转。图 2 中的 L 空位状态的总跃迁速率 R_{L} 与 K 空位状态的辐射衰减速率 $R_{K\to L}$ 之比, 在稳态时满足关系: $\tau_{u\to l}/\tau_l = R_L/R_{K\to L} =$ N_K/N_{Lo} N_K 和 N_L 分别是 K 和 L 壳层的 空位数。

要指出的是,这里的讨论,忽略了在奥 格尔跃迁过程中产生的强有力的奥格尔电子

· 57 ·

的碰撞,对激光过程的影响。在本文的第二 部分将会看到,当考虑到这点时,会得到不 同于这里分析的结果。

5. 同已知的光波段相比, X 射线有很大 的谱线宽度。这是因为即使发射 X 射线的离 子没有受周围环境的影响,由于非辐射跃迁 的存在,使 X 射线谱线就有颇大的宽度。在 激发 X 射线激光器工作物质时,由于使用极 高的功率密度,所以将会遇到形成的热的稠 密等离子体。这样,必须考虑由于离子的热 运动引起的多普勒加宽,准静离子场的斯塔 克加宽,电子碰撞加宽,离子碰撞加宽以及等 离子体湍流引起的加宽等。

X射线谱线的自然宽度为

$$\Delta \nu_N = \frac{1}{\pi \tau_r \omega_r} \tag{4}$$

式中 τ_r 是辐射寿命, ω_r 是 X 射线荧光产额。 例如, 对于硫(Z=16)的 K_{α_1} 谱线, $\Delta \nu_N \sim 10^{14}$ 赫。

多普勒加宽为

 $\Delta \nu_D = (2.3 \times 10^6 / \lambda) (T_i / A_i)^{1/2}$ (5) 式中 λ 是 X 射线波长, 以厘米为单位, T_i 是 离子温度, 以电子伏为单位, A_i 是离子的质 量, 取原子质量单位。例如, 硫的 K_{a_1} 谱线, $\lambda = 5.37$ 埃, $A_i = 32$, 因为离子温度在粒子数 反转期间小于电子温度 T_e , 一般 $T_e \approx 100$ 电 子伏, 所以同 $\Delta \nu_N$ 相比, 在这里可忽略 $\Delta \nu_D$ 。

斯塔克效应引起的 X 射线谱线加宽:对于内壳层电子跃迁,准静离子场引起的 斯塔 克加宽不是线性的,同时要考虑外壳层电子 的屏蔽效应,它的量级为^[11]

$$\Delta \nu_s \sim 3 \times 10^{-17} \, \frac{n_u^6}{S_e^4} \, Z_i^2 \left(1 - \frac{N_{e0}}{S_e} \right)^2 N_i^{4/3} \quad (6)$$

式中 n_u 是高工作能级的主量子数, S_e 是斯泰 因海默尔 (Steinheimer) 屏蔽因子, Z_i 和 N_i 分别是离子电荷和离子密度, N_{e0} 是外 壳层 屏蔽电子的数目。例如, 对于 $Z_i=1$ 和 $S_e=$ 10 的硫, 在固态密度时, $\Delta v_s \sim 7 \times 10^9$ 赫。

电子碰撞加宽为

$$\Delta \nu_{ce} \sim 2.2 \times 10^{-8} \frac{n_{u}^{4}}{T_{e}^{1/2} S_{e}} \cdot \left(1 - \frac{N_{e0}}{S_{e}}\right)^{2} N_{e} (7)$$

式中 N_e 是电子密度,例如,对于硫,在 T_e = 100 电子伏,其它参量同前时, $\Delta \nu_{ce} \sim 3 \times 10^{11}$ 赫。

比较上述四种加宽可以看出,当用光游 离泵浦硫 X 射线激光器时,计算增益,讨论 阈值及运转特性,适用的宽度是自然宽度。

在离子-离子碰撞激发时,还存在着离子 碰撞加宽,近似为

$$\Delta \nu_{ei} \sim 10^{-6} \frac{n_u^2}{S_e^2 (V_i/A_i)^{1/2}} Z_i^2 \left(1 - \frac{N_{e0}}{S_e}\right)^2 N_i$$
(8)

式中Vi是离子的相对速度。

等离子体湍流引起的加宽为

$$\Delta \nu_{T} \sim 3.8 \times 10^{-10} \, \frac{n_{u}^{6}}{S_{e}^{4}} \, Z_{i} \left(1 - \frac{N_{e0}}{S_{e}} \right) T_{e} N_{i} \quad (9)$$

6. X 射线激光器内的传播损耗占优势 的是非共振吸收,它包括光游离损耗,单光子 吸收,相干和非相干散射引起的损耗等。其 中光游离损耗在密度高时最严重。光游离截 面为^[11]

 $\sigma_{PI,l} \sim 2.4 \times 10^{-27} Z_{e}^{5} n^{-7} \lambda^{7/2}$ (11) 即近似与激光波长的三次方成比例变化。所 以在没有共振效应时,单色吸收系数的量级 为

$$K_{\nu}(\underline{\mathbb{P}} \mathbb{K}^{-1}) \sim N_i \sigma_{PI} \qquad (12)$$

当然,只有当增益压倒损耗时,才能出现 X射线激光放大。

7. 物质对 X 射线的折射率都接近于 1, 虽然已经知道某些金属膜层 对 X 射线 有 相 当高的反射率⁽¹²⁾,但如果以此来构成 X 射线 谐振腔,就要建立反射角接近于 90°的光学 系统,这必然导致用多个金属膜反射镜组成 的环形谐振腔。目前,讨论较多的是使用 X

. 58 .

射线在晶体上的布拉格衍射现象,用多个完整晶片作为平面反射镜的环形谐振腔^[13~15],输出可借助博尔曼 (Borrman)效应取出^[16]。这两类环形腔,只允许 X 射线激光在腔内通过几次,光子寿命甚短,品质因素低,无助于降低阈值,同时,在调整和使用上都还有一定的困难。最近提出的分布反馈晶体谐振腔^[17]、波导式谐振腔^[18]以及直接使用博尔曼效应的腔^[19],存在着工艺上和泵浦方面的问题。所以,人们认为最初的一类 X 射线激光器,将是自发辐射放大器^[3,20],输出的将是自发辐射放大的 X 射线。

上面我们一般地考查了原子内壳层电子 跃迁辐射 X 射线时的受激辐射截面、非辐射 跃迁、谱线加宽、传播损耗、谐振腔结构以及 因缺少亚稳能级而导致的对激发源苛刻的要 求。虽然这些特征尚有待实验进一步证实, 但是,可以看出,这一切都不同于以往人们所 熟悉的激光器。

二、原理方案

为了实现 X 射线的受激 辐射,这些年 来,人们从理论上提出了许多有意义的设想, 归纳起来,主要集中在以下两个方面。

(一)内壳层方案

内壳层方案使用原子或离子的内壳层跃 迁产生 X 射线激光,内壳层跃迁是指当原子 或离子的较大的主量子数壳层最低存在一个 电子时,在闭壳层(即所有的 n 个轨道都被 电子充满)中产生的空位发生的跃迁。可见, 这要求泵浦源的能量必须集中在一个限定的 能量带之间,以选择地移走内壳层的电子。这 要比原子的价电子光学跃迁情形复杂得多。 目前人们提出使用光子碰撞、离子碰撞以及 电子碰撞产生内壳层空位。

1. X-射线游离泵浦

使用 X 射线游离泵浦的 X 射线激光器 方案的根据是,原子的光游离截面与激发用 的 X 射线的光子能量有一定的关系。当在吸 收带边缘处的 X 射线能量足以离 化 原子的 内壳层电子时,通过光游离移走内壳层电子 的截面比从外壳层移走电子大几 个量级,结 果使原子的内壳层电子分布直接进入粒子数 反转分布状态。目前已提出三种具体途径。

第一种方案:在X光游离泵浦下,在原 子的内壳层直接形成粒子数反转^[2,3,9,21]。我 们来估计这种形式的X射线激光器的泵浦 功率。对于无腔的放大系统,可以定义一个 阈值长度 l_t ,在这个长度上,在立体角 Ω 内, 被放大的模式的光子数目大于其它模式的光 子数目,在 l_t 的末端,仍然是原子受激辐射 光子。假设工作物质呈棒状,直径为d,为避 免衍射损耗,棒的几何形状必须保证费涅耳 数 $N_F = d^2/l_t \lambda > 1$ 。

阈值条件是

$$\exp(\beta l_t) \ge \frac{4\pi}{\Omega} \tag{13}$$

式中的立体角Ω近似为

$$\Omega \sim \left(\frac{d}{l_t}\right)^2 \tag{14}$$

单位长度上的增益β为

$$\boldsymbol{\beta} = \sigma_s \Delta N - \sigma_a N_T \tag{15}$$

式中 σ_s 和 σ_a 分别是受激辐射截面和吸收截 面,粒子数反转密度 $4N = N_u - (g_u/g_l)N_l$, N_T 是工作物质粒子数总密度。欲得到正的 增益,显然要求

$$\sigma_s \Delta N > \sigma_a N_T \tag{16}$$

联合(13)和(15)式,可以解出阈值时的 高工作能级的空位密度 N_u^* ,为了产生激光作 用所必须的功率密度为 $N_u^*\hbar\omega_p/\tau_u$,假设讨论 K 壳层情形, $\hbar\omega_p \not\in K$ 吸收带边缘的能量, $\tau_u \not\in K$ 壳层空位的寿命。激发用的 X 射 线穿透工作物质的深度为 $1/\sigma_T N_T$, $\sigma_T \not\in K$ 吸收带边缘处的总吸收截面,这样,在阈值时 所必须的泵浦功率流 ϕ 为

$$\phi = \frac{N_u^* \hbar \omega_p}{\tau_u} \cdot \frac{1}{\sigma_T N_T} \cdot \frac{\sigma_T}{\sigma_p}$$
(17)

. 59 .

式中 $\sigma_p < \sigma_r$,是在频率 ω_p 处的 K 能级的吸收截面。在阈值时,总的泵浦功率为

 $P = dl_t \phi \tag{18}$

我们以硫(Z=16)作为工作物质,对于 在 $K \rightarrow L_{\text{III}}$ 跃迁的 X 激光, $\hbar \omega = 2.31$ 千电 子伏, K 壳层的总衰减速率 ru=0.57 电子 伏, $\sigma_s = 567.6 \times 10^{-20}$ 厘米², $\sigma_a = 1.445 \times$ 10-20 厘米2, σp=10.66×10-20 厘米2, 最低的 粒子数反转密度 4Nmin=0.369×1020 厘米-3, 如取中等值,例如取二倍于最低的粒子数反 转密度,由(15)式,得到此时的β=209.5厘 490 微米。由(17)和(18)式,最后得到 φ= 2.1×10^{16} 瓦/厘米², $P=1.02 \times 10^{12}$ 瓦。在 实验上,作为激发用的这样大的 X 射线功率 流,可以用已知的光波段激光器(例如钕玻璃 激光器)的激光辐射在高 Z 靶上转换的 X 射 线得到。假设这种转换的效率为 30%, 将 X 射线辐射耦合到工作物质上的效率为40%. 则要求具有约为5×10¹⁷ 瓦/厘米²的功率流 的钕玻璃激光器,又因为泵浦流作用的面积 为 ltd≈10×490 微微米2, 所以, 要求钕玻璃 激光器应输出约2.5×1013瓦的功率,这样高 功率的钕玻璃激光器,目前似乎是不困难的。

在上面的讨论中,我们忽略了电子碰撞 过程。事实上,对于如硫那样的低 Z 工作物 质,荧光产额是低的,所以泵浦功率将有很大 部分消耗在奥格尔跃迁过程中产生的自由电 子上,这些强有力的电子,在泵浦过程的最初 期间,就同原子的外壳层电子发生碰撞游离。 增加一个平均的游离级次,约10⁻¹⁵秒,所以 这种碰撞过程将限制具体游离级次的离子寿 命。估计表明^[71],阈值泵浦功率基本上接近 于没有考虑电子碰撞过程时的值,但是在增 益寿命上,两种情形是不同的。如图 3 所示, 在考虑到电子碰撞过程时,增益寿命缩短了, 粒子数反转持续的时间不超过 10⁻¹⁴ 秒,得到 了与本文第一段第 4 点不同的结果。

第二种方案:在光游离泵浦过程中,通过



奥格尔衰减形成粒子数反转。现以 Na 作为 例子。关于中性钠原子在光游离泵浦下,直 接游离 L 壳层电子,在 L 壳层直接形成空位, 从而在 $3S-2P(\lambda=372$ 埃)之间形成粒子数 反转分布问题,在原始的工作中就被讨论过 了^[2]。这里来研究另一种形成 Na 的 L 空位 的途径:对于在光游离泵浦下,具有 K 空位 的 Sa⁺,由于跟着而发生的 K-LL 奥格尔 衰减,在 L 壳层产生双空位,从而在 $2P \rightarrow 2S$ 之间形成粒子数反转。

我们来估计阈值泵浦功率。高工作能级 *i* 的粒子数变化的速率方程为

$$\frac{dN_i}{dt} = b_i \frac{dN_k}{dt} + \sum_j \frac{N_j}{\tau_{ij}} - \frac{N_i}{\tau_i} \qquad (19)$$

· 60 ·

式中 b_i 是分支比, τ_{ij} 是从能级j到i的辐射 跃迁速率的倒数, τ_i 是能级i的寿命。如果 用已知的光波段激光器输出的能量为Q、脉 宽为 τ_L 的激光脉冲,通过长为L、厚为d的 转换器产生的硬 X 射线来泵浦 Na,则产生 K壳层空位的速率为

$$\frac{dN_k}{dt} = \eta \frac{Q}{\tau_L l d\overline{E}_k} N_{\text{Na}} \sigma_{\text{Na}} \qquad (20)$$

式中 \overline{E}_k 是作泵浦用的硬X射线的平均能量, σ_{Na} 是K壳层在 \overline{E}_k 处的光游离截面, N_{Na} 是Na的粒子数密度, η 是总转换效率,它包括入射到转换器上的激光脉冲对硬X射线的转换以及透过、分束等的转换。

存在正增益的条件是(16)式,取在 L 壳 层的粒子数反转密度为 K 空位产生密度的 f 倍,将(20)式代入(16)式并考虑到(1)式, 则在阈值时

$$\frac{\lambda^{2}\Gamma_{1}}{2\pi(\Gamma_{1}+\Gamma_{2})}f\eta\frac{Q}{\tau_{L}ld\overline{E}_{k}}\tau_{s} \geq \frac{\sigma_{a}}{\sigma_{\mathrm{Na}}}\cdot\frac{N}{N_{\mathrm{Na}}}$$
(21)

式中 N 是包含有 Na 的材料的粒子数 密度, τ_s 是 L 壳层有双空位状态的寿命。通过求 解方程(19),得到 $f = 0.02^{163}$,如取 $\eta = 10^{-3}$, $\lambda = 375$ 埃, $\Gamma_2 \ll \Gamma_1$, $\tau_s = 2.5 \times 10^{-9}$ 秒, $ld = 10^{-3}$ 厘米², $\overline{E}_k = 1.5$ 千电子伏, $\sigma_a = 6 \times 10^{-18}$ 厘米², $\sigma_{Na} \approx 10^{-19}$ 厘米²,则由(21)式直接得 到,要求光波段激光器应输出 $Q/\tau_L > 3 \times 10^{11}$ 瓦的激光。

第三种方案: 光激发与 X 射线游离的联 合泵浦^[22]。在产生内壳层空位以前,用光频 辐射激发原子的外壳层电子 到长寿命激发 态,然后用 X 射线游离内壳层产生空位,从 而在内壳层电子形成粒子数反转,如图 4 所 示。现以 Li 为例,通过光激发可使 Li 原子 从基态 1S²2S 进入激发态 1S²3P,再使用能 量为 66~70 电子伏的 X 射线游离它,在 K 壳层产生一个空位,进入 1S3P 状态。这样, 可以消除奥格尔效应的影响。

若泵浦X射线的脉宽为 τ_a,其强度是



时间的阶函数,则在单位时间内引到工作物质的单位体积上的X射线光子数目为 $N_x(dx dy dz \tau_x)^{-1}$ 。中性锂原子数随时间的变化为

$$\frac{dN_{a}}{dt} = \frac{N_{x}}{dx \, dy \, dz \, \tau_{x}} \, N_{a} \, \overline{\sigma}_{pa} l_{x} \qquad (22)$$

式中 σ_{pa} 是X射线游离截面, l_x 是泵浦X光 在工作物质中的穿透深度。解上式得

 $N_a(t) = N_a(t=0) \exp\left(-\frac{N_x \overline{\sigma}_{pa} l_x}{dx \, dy \, dz \, \tau_x} t\right)$ (23) Li 的 $\overline{\sigma}_{pa} \simeq 6 \times 10^{-18} \ \text{m} \times^2$,若选工作物质的 $dx = 2.5 \times 10^{-3} \ \text{m} \times$, $dy = 4.56 \times 10^{-4} \ \text{m} \times$, $l_x \approx dx$, 取 dz大于相干长度, $dz \approx 0.3 \ \text{m} \times$, Li 的粒子数密度 $10^{18} \ \text{m} \times^{-3}$,在1S3P状态 上的 Li 离子数为 $10^{10} \ \text{m} \times^{-3}$ 时,由(23)式可 求得在 $t = \tau_x$ 时间内,要求有 $N_x \sim 10^{10}$ 个的 泵浦 X 射线光子射到工作物质上。目前的 同步回旋加速器-辐射体发出的 X 射线光 子,已能达到这个指标^[21,22]。

上面我们讨论了三种形式的 X 射线游 离泵浦的 X 射线激光器,分别列举了硫、钠、 锂三种工作物质,并简单地估算了它们的阈 值泵浦功率。

2. 离子-原子碰撞激发

由于离子-原子碰撞,导致内壳层空位选 择性产生的主要物理过程是,在碰撞期间,在 瞬时形成的双原子准分子的位能曲线相交 处,泡利不相容原理要求一个或几个电子发 射,从而使单个原子处于内壳层受激状态。

设想的器件结构是使用一束加速的重离 子射束和簿箔——工作物质,恰当地加上一

.61 .



个脉冲电场,使离子射束以接近于光速的速 度沿箔片的纵长方向掠过,轰击箔片。当离 子轰击箔片的原子时,在这些离子的、原子的 或两者的内壳层电子能级之间出现粒子数反 转。在开始轰击的点上由于高工作能级上的 电子跃迁而产生的 X 射线,当它通过箔的纵 长方向并遇到离子束建立的反转分布的粒子 时,就被相干放大。适当地配合箔片和离子 束中的元素,可以产生不同波长的 X 射线激 光^[23]。

这种共振碰撞激发方案由于同行波激发 相联系,可以避免光游离泵浦中遇到的高工 作能级寿命短的障碍,器件可以连续运转。

现以 Ar^{+5} 为例。 Ar^{+5} 的有关能级如图 5 所示。使用中等能量的离子碰撞 Ar 原 子,使之成为基态为 $(2P)^6(3S)^2(3P)^1$ 的 Ar^{+5} 离子。由于离子-离子碰撞,使 Ar^{+5} 的 $(2P)^6$ 电子激发到 3P 状态。当 Ar^{+5} 从 $(2P)^5(3S)^2(3P)^2 \rightarrow (2P)^6(3S)^1(3P)^2$ 时,辐 射 X 射线激光。跃迁到 $(3P)^2$ 层上的电子, 由于科斯特尔-克勒尼希效应,非辐射地跃迁 到 3S,此过程的速率甚大,低工作能级抽空 得甚快。

阈值条件可表示为

.62.

$$N_u - \frac{g_u}{\alpha} N_L \ge (K+1)/L\sigma_s \qquad (24)$$

式中 N_u 和 N_L 分别是高、低工作能级上的粒子数密度, K 是吸收损耗, L 是工作物质长度。通过速率过程讨论阈值。由图 5 看出, 它

的速率方程为

$$\frac{dN_u}{dt} = R_{Gu}N_G - R_{uL}N_u - \sum_j R_{uj}N_u$$

$$\frac{dN_L}{dt} = R_{uL}N_u - R_{LG}N_L - \sum_k R_{Lk}N_L$$
(25)

式中的 N_G 是基态的粒子数密度。R_{Gu} 是通 过离子-离子碰撞激发使粒子从基态激发 到高能级的速率,它基本上取决于离子-离 子碰撞而产生的内壳层空位的激发速率 ^{4%-1},即

 $R_{Gu} \sim t_{ii}^{i-1} \sim 2.85 \times 10^{11}$ 秒⁻¹ (26) R_{uL} 是粒子产生激光的跃迁速率,它主要取 决于受激辐时射间 $t_{s_{i}}^{-1}$,

 $R_{uL} \sim t_{s,uL}^{-1} \sim 3 \times 10^{11}$ 秒⁻¹ (27) R_{uj} 是高工作能级粒子数衰减的速率,它主要 取决于奥格尔效应或科斯特尔-克勒尼希效 应造成的非辐射跃迁速率 t_{au}^{-1} 。

$$\sum_{i} R_{uj} \sim t_{Au}^{-1} \sim 0.9 \times 10^{13} \, \mathbb{N}^{-1}$$
 (28)

 R_{LG} 是从低工作能级回到基态的速率,它主要由非辐射跃迁速率 $t_{Au}^{-1} = (\omega_L t_r \cdot L_G)^{-1}$ 决定,

$$R_{LG} \sim (\omega_L \times t_{r,LG})^{-1}$$

~ $(\omega_L \times 1.52 \times 10^{-10})^{-1}$ \mathcal{W}^{-1} (29)

式中 $t_{r,ka}$ 是辐射跃迁速率, ω_L 是荧光产额。 ΣR_{Lk} 是低工作能级上的粒子被激发到其它的高能级上的速率,它主要由电子-离子碰撞而使粒子激发到其它状态的速率决定。

 $\sum_{k} R_{Lk} \sim t_{ei}^{*-1} \sim (7.2 \times 10^{-13})^{-1}$ 秒⁻¹(30) (26) ~ (30) 式中所列出的数量级都是对 Ar+5 离子而言的,比较看出:

$$\sum_{j} R_{uj} \gg R_{uL}$$

$$\sum_{k} R_{Lk} \gg R_{LG}$$
(31)

而 R_{Gu} 可以用离子的相对速度 v_{tr} ,离子-离子碰撞截面 σ_{tt}^* 以及基态离子数密度 N_G 表示为

$$R_{Gu} = N_G \sigma_{ii}^* v_{ir} \tag{32}$$

考虑到(31)和(32)式,速率方程(25)可简化为

$$\frac{dN_u}{dt} = N_G (N_G \sigma_{ii}^* v_{ir}) - \frac{N_u}{t_{Au}}$$

$$\frac{dN_L}{dt} = \frac{N_u}{t_{s,uL}} - \frac{N_L}{t_{ei}^*}$$
(33)

平衡状态时的粒子数反转密度为

$$\Delta N = N_u - N_L \simeq N_G^2 \sigma_{ii}^* v_{ir} t_{Au} \qquad (34)$$

代入(24)式,得到阈值条件的具体形式为

 $N_G^2 \sigma_{ii}^* v_{ir} t_{Au} \ge (1 + KL) / \sigma_{sL}$ (35) 在此过程中假设了 $g_u = g_{l_o}$

从目前的离子束技术水平来看,在能量 上大约需要一百倍于目前可能得到的离子 流,才能产生足够大的光增益。

3. 电子碰撞激发

激光等离子体电子同原子的内壳层电子

(上接第64页)

6. 小型氦-氖激光器的最佳设计(湖南 大学激光科研组)

本文对小型全内腔氦-氖激光器的结构 参数、放电参数和最佳透过率的选择原则做 了定性讨论并提出了相应的判据。还讨论了 稳定功率和延长寿命的问题。

7. HNT-2型便携式激光电源(武汉师 范学院电子仪器厂) 碰撞,从而有选择地在内壳层形成空位。我 们来看如图 6 所示的三能级系统^[241]。设能级 1 和 2 是被电子充满的两个内壳层,3 是在 能级 2 以上的所有能级,其中有的被电子充 满,有的未占满。使用激光等离子体电子碰 撞,在 1→3 和 2→3 能级间进行双泵 浦,在 2→1 跃迁上辐射 X 射线 激光。为在 2 和 1 能级间形成粒子数反转,显然要求必须有快 的 3→2 跃迁,这可以通过奥格尔跃迁实现, 所以阈值功率较低。



这是一个原则设想,还没有指出一种具体的工作物质原子;同时,自由电子的能量分 布是宽的,在激发过程中,它对原子的内壳层 以外的电子的效应,是要明确考虑的。

(未完待续)

HNT-2型便携式 He-Ne 激光电源,是 以压电陶瓷变压器为主体的电源变换器,具 有良好的电特性,在24 伏直流输入时,可有 0~12千伏连续可调直流高压输出,其最大 输出功率达20瓦。因此,可使230~250毫 米的 He-Ne 管工作,输出电流为0~8 毫安 (连续可调),不需其他激发装置。体积: 180×128×75毫米³,重量: 1.3公斤。